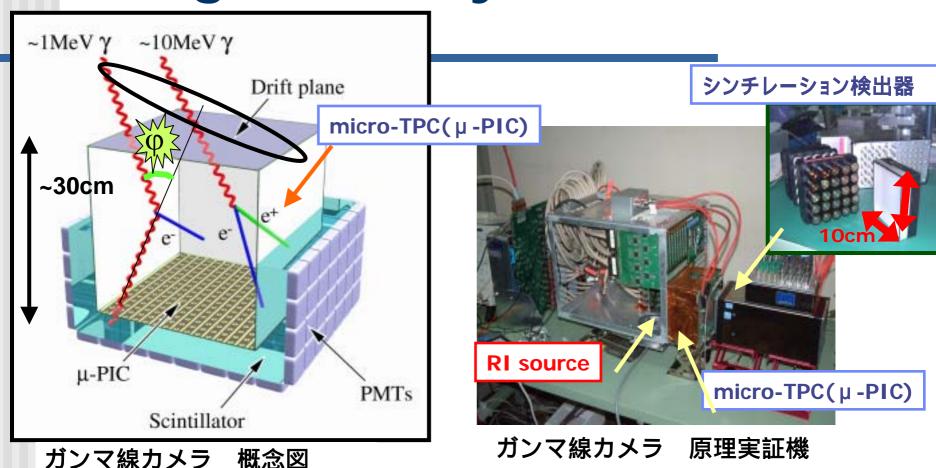
CsI(TI)ピクセルシンチレータアレイを 用いたシンチレーションカメラの開発

京大理 岡田葉子

谷森達、窪秀利、身内賢太朗、竹田敦、永吉勉、関谷洋之、 折戸玲子、高田淳史、西村広展、服部香里

- 1 MeV- 線検出器
- 2 array型シンチレータの製作
- 3 array型シンチレータ + FPPMT
- 4まとめと今後の課題

Scintillation camera for gamma-ray detector

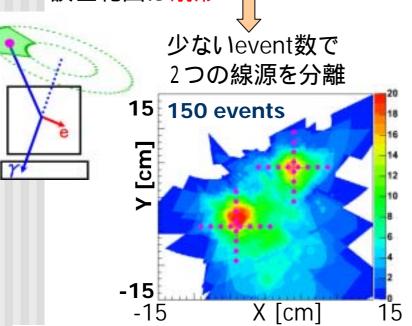


 $\cos \varphi = 1 - m_e c^2 (1/E_{sq} - 1/E_{iq})$

Advanced Compton Meth.

電子の反跳方向を測定

- 到来方向を一意に決定
- ・誤差範囲は扇形



シンチレータ+光検出器 再構成 線の φ 角度分解能(ARM) 及びエネルギー分解能を決定

高位置分解能、高エネルギー分解能 のガンマカメラの開発が重要

Pixel型ガンマカメラ

¹³⁷Cs(1MBq)×2, Advanced Compton



✓ ARM (Angular Resolution Measure) 16 ° @ 662keV FWHM

CsI(TI)Array型シンチレータ

■ 浜ホト社 5×5×20mm

反射材:テフロン

厚さ:0.3mm

光漏れが激しい

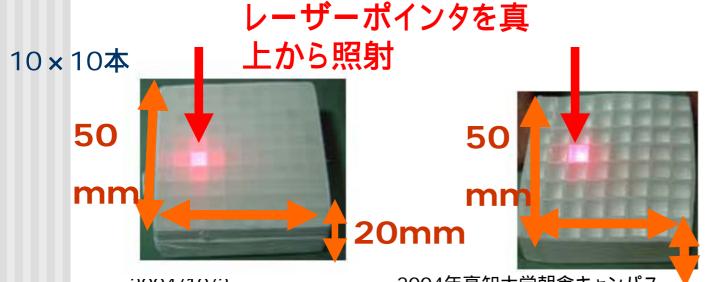
■ **自作** 6×6×20mm

反射材:GORE-TEX(2重巻き)

連続多孔質ポリトテラフロロエチレンの総称

厚さ:0.5mm

光漏れは少ないが組み立てにくい



8×8本

歪んでしまう! 20mm

2004/10/2

2004年高知大学朝倉キャンパス

array型シンチレータの製作

結晶の種類: CsI(TI)6×6×20mm厚

浜松ホトニクス社

64本(8×8) フラットパネルPMTのアノードピッチ

表面状態:6面鏡面

反射材:ESR ポリエステル系樹脂を用いた多層膜構造

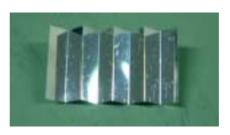
(65 µ m厚) 3M社

レーザー加工により折り目をいれる

充填率向上

84% 98%

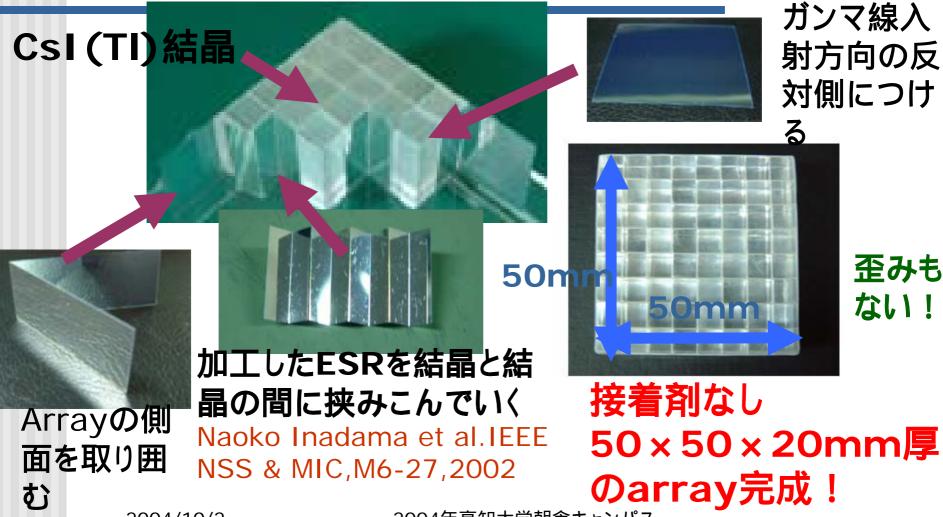
(Gore-Tex)(ESR) 2004/10/2



篠崎製作所

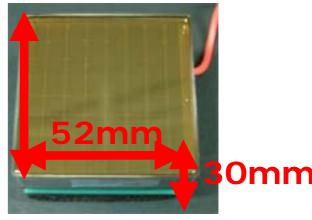
2004年高知大学朝倉キャンパス

array型シンチレータの完成

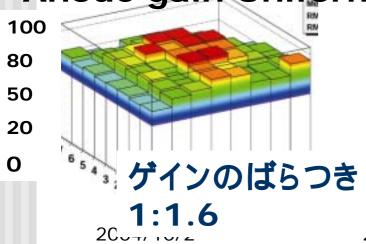


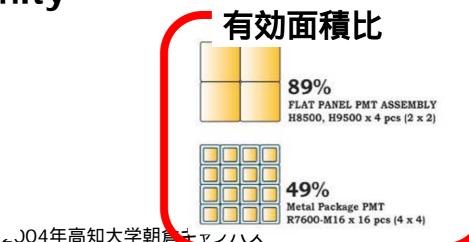
フラットパネルPMT: H8500

ダイノード: 薄型メタルチャンネル 64(8×8)マルチアノード ガラス窓の厚さ1.5mm Cross -talk typical 3% 有効面積が大きい Anode ピッチ6.08mm

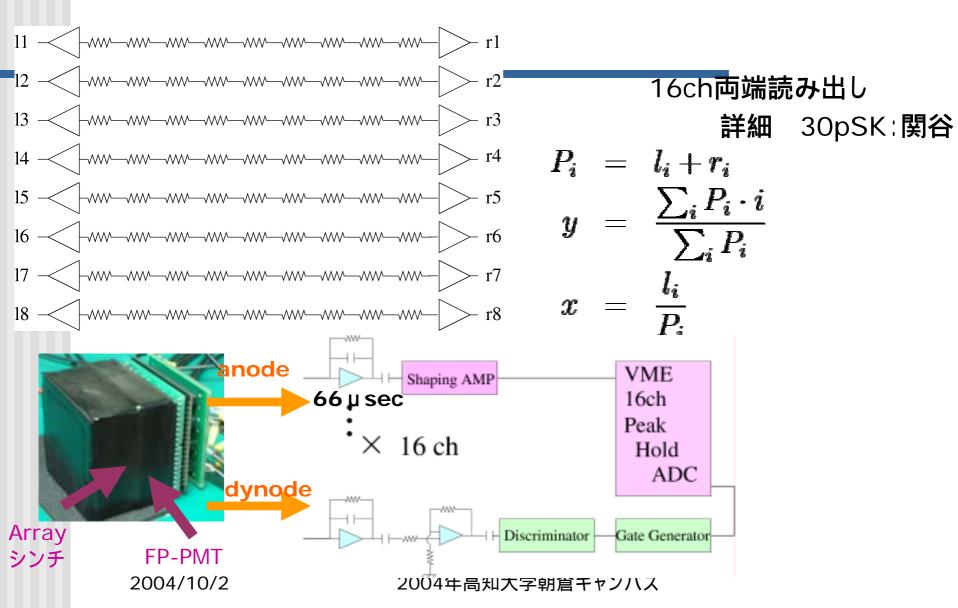


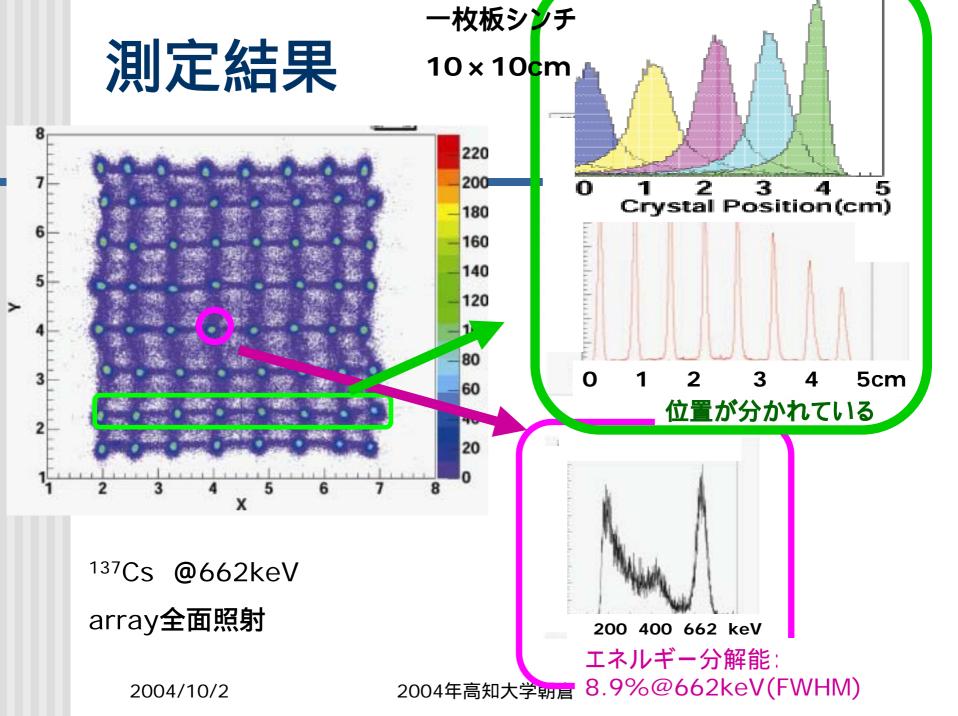




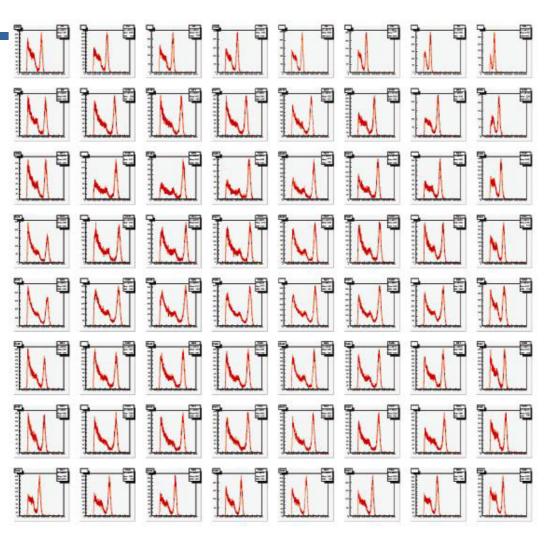


読み出し:16ch抵抗chain



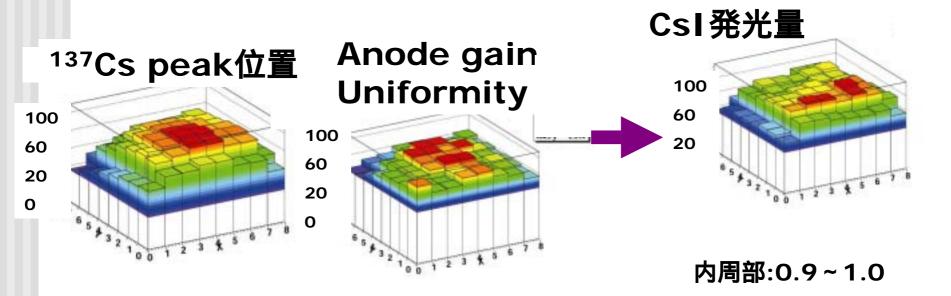


測定結果2



CsI(TI) Arrayの発光量

137Csのpeak位置とFPPMTのgainのばらつ きより発光量を求めた。



2004年高知大学朝倉キャンパス

外周部:平均O.7

まとめと今後の課題

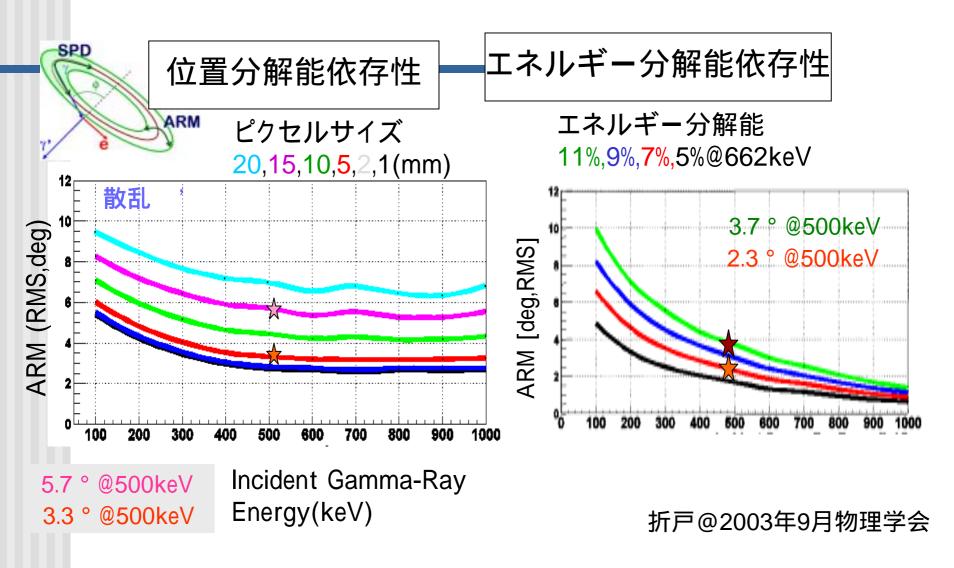
- ·反射材にESRを用いたCsI(TI) 6×6×20mmピクセル 8×8array型 シンチレータの製作
- array型シンチレータ+FP-PMTによる測定
- ・位置が分離できる
- ・シンチレータの発光量のばらつき:内周部:O.9~1.O、外周部:平均O.7
- ・エネルギー分解能:約9~11%@ 662keV

今後の課題

- ・接着剤の使用、反射材の挿入方法
- · CsI(TI)アレイを10cmガスTPCの周囲に置いたMeV 線検出器の製作
- ·厚みを薄くする Z大、阻止能が優れる
- ・BGO 10mm厚、GSO 13mm厚arrayの製作

Back Up

Monte Carlo study with Geant4

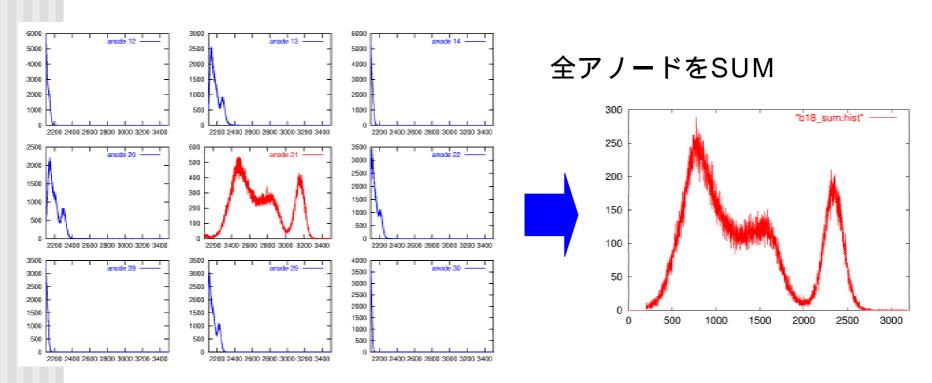


ARM(角度分解能)

現在のガンマカメラ 16°(FWHM)@662keV 目標値 エネルギー分解能9%で3°

光もれ・Optical Cross Talk

- ●Csl(TI)を1ピクセルのみ取り付け
- ●VAで周囲のアノードも読み出し



2004/10/2

2004年高知大学朝倉キャンパス